This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01179471 A

(43) Date of publication of application: 17.07.89

(51) Int. CI

(19)

H01L 33/00

(21) Application number: 63001605

(22) Date of filing: 07.01.88

(71) Applicant;

NATL INST FOR RES IN INORG

MATER

(72) Inventor:

MISHIMA OSAMU ERA AKIRA TANAKA JUNZO YAMAOKA NOBUO

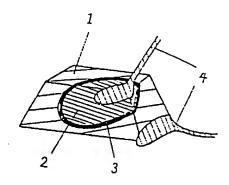
(54) P-N JUNCTION TYPE LIGHT EMITTING ELEMENT OF CUBIC BORON NITRIDE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an element of this design which emits light rays that range from infrared rays to ultraviolet rays by a method wherein a fluorescent substance is annexed to a p-n junction or an (n) side surface of an element which is provided with a p-n junction and formed of a cubic boron nitride as a mother crystal.

CONSTITUTION: A high and low temperature section are provided in a vessel sealed under a high temperature and a high pressure condition, and cubic BN raw material particles and a p-type or an n-type doping material dissolved in a lithium nitride.calcium solvent is placed in the high temperature section. And, beryllium and silicon are employed as a p-type doping material and an n-type doping material respectively. Next, a cubic boron nitride crystal substrate of a conductivity type different from that of the above-mentioned doping material is put in the low temperature section, and cubic boron nitride crystal of conductivity type different from that of the crystal substrate is made to grow on the crystal substrate through separating taking advantage of the dissolution difference due to the temperature difference, whereby a p-n junction composed of an n-type layer 1 and a p-type layer 2 can be obtained. When a fluorescent substance is annexed to the surface of a p-n junction face 3, an element of this design can emit light rays which range from infrared rays to ultraviolet rays.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



⑲ 日本国特許庁(ʃP)

①特許出願公開

[©] 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-179471

30Int Cl. 1

識別記号

厅内整理番号

9公開 平成1年(1989)7月17日

H 01 L 33/00

A - 7733 - 5F

審査請求 有 請求項の数 2 (全3頁)

図発明の名称

立方晶室化ほう素のP-n接合型発光素子

回符 图 昭63-1605

の出 頤 昭63(1988)1月7日

砂発 明 者 Ξ 箈

茨城県つくば市並木4-914-203

母発 明 者

 Π 良

急

茨城県つくば市千現1-13-12 餢

砂発 明 者 田中 順 三

茨城県つくば市吾妻2-803-203

母発 明 者 ⑪出 願 人

山岡 信 夫 科学技術庁無機材質研 茨城県つくば市二の宮3-14-10 茨城県つくば市並木1丁目1番地

究所長

1.発明の名称

立方晶窓化ほう素のp-n接合型発光素子 2.特許請求の範囲

- 1) 立方晶窒化ほう素を母結晶にしたp-n接 合を持つ君子からなる発光君子。
- 2) 立方晶変化ほう素を母結晶にしたp-n接 合を持つ素子のp-n接合部またはn側衷面 に蛍光体を附設したものからなる発光素子。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は発光素子に関する。更に詳しくは立方 晶窒化ほう素を母結晶とした赤外から紫外域の広 領域の範囲で発光し得られる発光素子に関する。

従来技術

従来、p-n接合型発光素子を形成する素子の 素材としては、ひ化ガリウム、燐化ガリウムが知 られ実用化されている。しかしこれらの発光素子 の発光領域は赤外から緑色の範囲のものである。 背色に発光する素子の素材としてジリコンカーバ

イド。セレン化亜鉛が開発されたが、シリコンカ ーパイドでは良質な結晶が得難く、またセレン化 亜鉛ではp型結晶が得難いので、p-n接合型が 得難い。そのため未だ実用化されていない。また 紫外域にエネルギーギャップを有する窒化ガリウ ム。硫化亜鉛はp型を得ることができず、紫外域 発光のp-n接合型発光素子は存在していない。

発明の目的

本発明は従来のp-n接合型発光素子では困難 あるいは不可能であった赤外から碧外域の発光が 可能な発光素子を提供せんとするものである。

発明の構成

本発明者らは前記目的を達成すべく鋭意研究の 結果、立方晶窟化ほう素を母結晶としたp-n接 合型素子のp-n接合部に電流を通すと、赤外か ら紫外域で発光し、発光素子として優れたもので あることを確認し得た。また、p-n接合部また はn側表面に蛍光体を附設すると任意の発光色に 変化させ得られることを知見し得た。これらの知 見に基づいて本発明を完成した。

本発明の要旨は、

- 1) 立方品変化ほう素を母結晶にしたp-n接合を持つ素子からなる発光素子。
- 2) 立方晶室化ほう素を母結晶にしたp-n接合を持つ素子のp-n接合部またはn例表面に単光体を附設したものからなる発光素子。 にある。

立方晶窒化ほう素を母結晶にしたp-n接合を 持つ素子は次の方法によって製造し得られる。

高圧高温下で密封された例えばモリプデン製容器中に高温部と低温部を作り、高温部に立ちらの溶媒例えば室化リチウム・カルシウム(LiCaBNェ) 溶材をこれらの溶媒に溶かしたものを入れ、低温部に耐能ドープ材を置き扱いではいたものを入れ、低温部に置いたは異なる溶解差を利用して低温部に置いた結晶素による溶解差を利用して低温部に置いたは異なるによりpーn接合のものが得られる。容器の圧力、温度は4~7 GPa 、1300~2400で範囲で行うことができる。好ましくは 5.5

設すると、発光色を変化させることができる。 実施例 1.

p型立方晶窒化ほう素結晶基板の作成

325~400 メッシュの立方晶変化ほう素の粒子とLiCaBN溶媒の粉末を、モリブデン製育成容器に(内径4 mm、内高3 mm、厚さ1 mm)内に詰める。このとき溶媒の中に1 重量%の金属ペリリウム粉末を入れておく。前記モリブデン製育成容器は高温部と低温部の温度差をつけるように構成され、高温部を加熱加圧して5.5 GPa。1700でとし20時間保持する。これにより低温部にp型立方晶変化ほう素結晶基板が得られた。

p-n接合

前記のP型立方晶変化ほう素結晶板を種結晶として育成容器低温部に置き、前記と同じ立方晶変化ほう素粒子と5重量%のシリコン粒を入れたLICaBN。溶媒粉末とを詰め、前記と同じ条件下で育成することにより、P型結晶の上にn型単結晶が育成される。このP-n接合結晶は全体が約1m大の単結晶で、中心部に満青色のP型、周囲が

GPa , 約1700でである。

ロ型ドーフはいりりれる。ないはいりりれる。ないとは例えばかりられる。ないが発度をあるないが発度があまりが発度がある。とは、いいは、ロースをは

その発光は赤色より長い波長のものだけでなく、 赤色から紫外域をも含む領域に亘って発光し得られる。

このp-n投合部またはn側表面に蛍光体を附

透明山吹色のn型結晶からなるものであった。

第1図に示すように、P-n接合を快むP型部と n型部に 根ベーストの電極をつけ、P型側ををでいて TOボルトの順バイアス電圧をかけると、P型からn型に2ミリアンペアの電性と立方晶な化ほう 変化に2 立方晶ないた P-n接合をでは Tが近 ないで P-n接合部に Con型 で E-conで E-

実施例 2.

実施例1における電圧を70ポルトの逆パイプス 電圧としたところ、p-n接合を決むp型部とn型部間の電圧は-40ポルトで、n型からp型に0.5 ミリアンペアの電流が流れ、n型部が担色に 輝いた。

実施例3.

実施例しにおいて波す電波を変化させて発光強

度を光度計で測定したところ、電流量の増加と共 に発光強度も増加した。数ミリアンペア流せば肉 級でも発光を検知し得られる。

夹筋例 4.

実施例 1 および 2 の条件下で、発光スペクトルを分光光度計で測定した。その結果は第 2 図に示す通りであった。この図は測定系の感度補正を行っていない生のデータである。この結果が示すように、2000オングストロームの禁外域から背色にかけても発光することが確認された。また電流量の増加と共に短波長へ発光域が拡大された。

* なお、p-n接合を持たないp型もしくはn型 だけの素子では電流を通じても発光は検知できな かった。

実施例5.

実施例 1 の p - n 接合部、または n 倒表面に、 銀ドープ硫化亜鉛、網ドープ硫化亜鉛、ユーロピ ウムドープイットリウムオキシサルファイドの蛍 光体をそれぞれ塗布し、 p - n 接合に順方向の電 流を流したところ、それぞれ、背色、緑色、赤色 の発光が得られた。

発明の効果 ※

本発明は従来の変材を用いたp- n 接合型発光 素子では得られなかった育色から紫外域の発光を 生ずるp- n 接合型発光素子を提供し得たもので ある。 更に母結晶が立方晶室化ほう素であるため、 その熱伝導率、 硬度、 化学的安定性においても従 来のものに比し優れており、 そのため高温等、 あ るいは奇酷な条件下でも使用可能である効果も有 する。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の発光素子の実施服構図で、第 2図は実施例4で得られた分光スペクトルを示す。

1:n型、

2: p型、

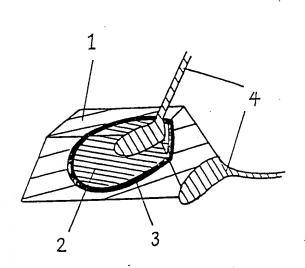
3 : p - n 接合面、

4: 定極.

湖 高 信



第 1 図



第 2 図

